



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 Of The Patents Rules) क्रमांक : 044131437 SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 370658

आवेदन सं. / Application No. : 201941047006

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 19/11/2019

पेटेंटी / Patentee : BHARATHIAR UNIVERSITY

आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.PAZHANISAMI PERANANTHAM 2.YEKKONI

LAKSHMANAN JEYACHANDRAN

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित DEPOSITION OF SUB-5 NM THICKNESS SILICON DIOXIDE AND METAL OXIDES FILMS AND SOL-GEL DIP COATING PROCESSES THEREOF नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १६७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 19th day of November 2019 से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled DEPOSITION OF SUB-5 NM THICKNESS SILICON DIOXIDE AND METAL OXIDES FILMS AND SOL-GEL DIP COATING PROCESSES THEREOF as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 19th day of November 2019 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

## INTELLECTUAL

TENT OF INDIA

अनुदान की तारीख: 29/06/2021 Date of Grant: पेटेंट नियंत्रक Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 19th day of November 2021 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 19th day of November 2021 and on the same day in every year thereafter.